## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成22年 5月 15日現在

研究種目:若手研究(B)研究期間:2008~2009課題番号:20760455

研究課題名(和文) 原子的に平坦なダイヤモンド(111)表面の大面積形成及びその機能

の創出

研究課題名(英文) Large-area formation of atomically flat diamond (111) surface and

creation of the functions

研究代表者

徳田 規夫 (TOKUDA NORIO) 金沢大学・電子情報学系・助教

研究者番号:80462860

研究成果の概要 (和文): プラズマ CVD を用いたダイヤモンド結晶成長モードを制御することで、ダイヤモンド表面を原子レベルで制御することを行った。その結果、デバイスサイズ  $100 \times 100 \ \mu m^2$  のステップフリーダイヤモンド(111)表面の形成に成功した。また、単原子ステップを持つ正三角形島構造を世界最小のナノメートルスケールの物差しとして提案した。

研究成果の概要(英文): The control of diamond surface in atomic level has been studied by controlling the diamond crystal growth using plasma-enhanced CVD. As a result,  $100 \times 100 \ \mu\text{m}^2$  step-free surface of diamond (111) was successfully formed. The diamond nano-structure, which was composed of equivalent triangular islands with single steps, was suggested as world's smallest nanometer-sized ruler.

### 交付決定額

(金額単位:円)

			(TEN) - 11)
	直接経費	間接経費	合 計
2008 年度	2, 100, 000	630, 000	2, 730, 000
2009 年度	1, 300, 000	390, 000	1, 690, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 400, 000	1, 020, 000	4, 420, 000

研究分野:半導体物理、結晶成長、表面制御 科研費の分科・細目:材料工学・無機材料・物性

キーワード:ダイヤモンド、半導体、結晶成長、表面制御、標準試料

## 1. 研究開始当初の背景

ダイヤモンドは非常に優れた物性を有していることから、究極の半導体材料と言われている。近年、私はダイヤモンド(111)面において2次元核形成を伴わないラテラル成長があることを証明し、それを用いて完全平坦面(ステップフリー表面)を選択的な場所に形成することに世界で初めて成功した。その

完全平坦ダイヤモンド表面は、欠陥フリーが 予想され、それらの機能及び半導体デバイス の特性の向上が期待できる。

Si などでも、ステップフリー表面の形成に 関する報告はあるが、その表面は大気中で容 易に酸化し、アモルファスの SiO<sub>2</sub>が形成され る。一方、ダイヤモンドの C-C 結合及び水素 終端表面の C-H 結合エネルギーが非常に大き いことから、ダイヤモンド表面は非常に安定 であり、その構造が維持されまたままデバイスに適用することが期待できる。しかし、その原子的に平坦な表面の面積は1×1 μm²のため、デバイス作製が困難なため、デバイスサイズまで大面積化する技術が必要である。

一方、原子レベルで制御された安定なナノ構造は、走査型プローブ顕微鏡の校正のためのナノメートルスケールの標準試料に適用できる。現在、用いられている標準試料は、シリコン表面を用いて作製されているが、縦方向は 10 nm、横方向は数 10 μm とナノメートルスケールの校正には大きすぎるといった問題がある。また、シリコンの原子ステップを用いた標準試料も提案されているが、シリコンは大気中で容易に酸化膜を形成する。その酸化膜はアモルファスであるため、精度の劣化が問題である。

#### 2. 研究の目的

本研究の目的は、優れた物性を有するダイヤモンド半導体を対象とし原子的に平坦なダイヤモンド(111)表面の大面積形成を実現し、その機能の解明とその特性の最大限化をはかり、これらの特性を利用した FET や電子放出源、バイオ素子などのデバイス応用の高度化に資することである。

具体的には、ダイヤモンドが半導体として 用いられるために必要な要素技術である表 面・界面の平坦化技術を確立し、その表面の 特性を評価可能なサイズにまで大面積化す る。目標を直径 100 µm を持つステップフリ 一表面の形成とする。

また、もう一つの目的として、その表面制御技術の高度化し、原子レベルで制御されたダイヤモンドナノ構造を作製し、ナノメートルスケールの標準試料の開発を行う。

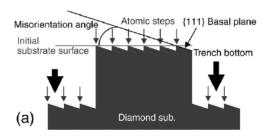
### 3. 研究の方法

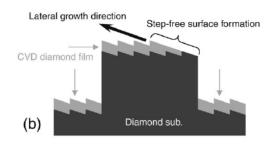
#### (1)ステップフリーの大面積化

ダイヤモンド(111)のステップフリー表面 の形成方法を図 1 に示す。そのポイントは、 以下の 2 点である。

- 1)ダイヤモンド基板上にメサ構造を形成することで、基板中に存在する転位からの異常成長を排除する。
- 2)2次元核形成を完全に抑制したラテラル成長を用いることで、メサ表面上に存在する最上層のステップを成長させ(図1(b)参照)、メサ全面を覆うことでステップフリー表面を形成する(図1(c)参照)。

基板は、高温高圧合成 1b(111)単結晶ダイヤモンドを用いた。その基板上に、EBリソグラフィと ICP エッチングを用いて、メサ構造を作製した(図2参照)。そのメサ構造のダイヤモンド(111)表面は、図3に示すように





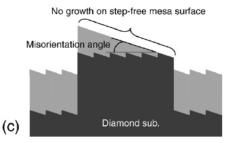


図1 ステップフリー表面の形成方法

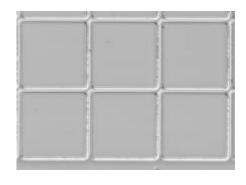


図 2 ダイヤモンド(111)基板上に作製した  $100 \times 100 \, \mu m^2$  のメサ構造の微分干渉像

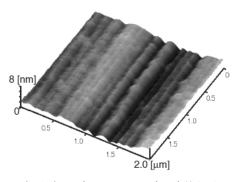


図3 成長前のダイヤモンド(111)基板表面 の原子間力顕微鏡像

研磨に起因するラフネスが存在する。その表面ラフネス (RMS 値) は 0.69 nm であった。

次に、2.45 GHz のマイクロ波を用いたプラズマ CVD により、ダイヤモンド膜のホモエピタキシャル成長を行った。成長条件は、メタン/水素比 0.02%、基板温度約 900℃、成長圧力 50 Torr、投入電力 1200 W とした。その表面は原子間力顕微鏡を用いて観察された。

# (2)ダイヤモンドのナノ構造を用いたナノメートルスケール標準試料の作製

ナノメートルスケール標準試料の形成方 法を図4に示す。基本的には、ステップフリ 一表面の形成方法と同様であるが、2次元島 成長の成長モードを用いる点が異なる。

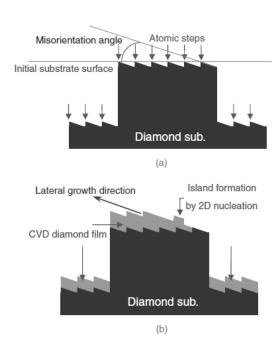


図4 ダイヤモンドナノ構造の形成方法

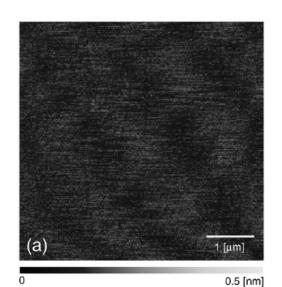
#### 4. 研究成果

## (1)ステップフリーの大面積化

2次元核形成を抑制したラテラル成長モードを用いたホモエピタキシャル成長後のダイヤモンド表面の微分干渉像を図5に示す。その平らなメサ表面と三角形構造が観察されたメサ表面の原子間力顕微鏡像をら、本のによりであるである。このことから、本研究の目的であるデブリー表面の形成に成功した。一方、三角形式に成功した。一方、三角形成に成功した。一方、三角形成に成功した。一方、これでいた。その成長丘は、らせん転位によるものであることが分かった。成長丘の密度は、



図5 成長後の100 × 100 µm<sup>2</sup>のメサ構造の 微分干渉像



(c)
0 1.5 [nm]
(b)
[111]
(b)

図6 (a) 平らなメサ表面と(b) 3 角形構造が観察されたメサ表面の原子間力顕微鏡像。(a) ステップフリー表面。(b) らせん転位による成長丘。

13.2 [nm]

 $10^4~{\rm cm}^2$ オーダーであり、基板の転位密度とほぼ同様であることがわかった。従って、デバイスサイズである  $100~\times~100~{\rm \mu m}^2$ のステップフリー表面形成の歩留まりを上げるには、転位密度を一桁以上下げる必要があることが分かった。

## (2) ダイヤモンドのナノ構造を用いたナノメートルスケール標準試料の作製

2次島成長モードを用いたホモエピタキシャル成長後のダイヤモンド表面の原子間力顕微鏡像を図7に示す。その結果、大きの異なる5つの正三角形島構造が原子的に平坦な表面上に形成されていることが分かった。また、その正三角形島の段差は、単原子ステップの0.21 nmであった。今回形成子本であることを提案した。大気中でお野に変とれず、また表面ラフィーの場響といる。このことから、今回作製した標準試料は、大気中でも安定であることを実証した。

以上の成果を第 38 回結晶成長国内会議 (NCCG-38) と表面技術協会主催の第 120 回講演大会で発表し、それぞれ講演奨励賞と優秀講演賞を受賞した。また、The second international symposium on interdisciplinary Materials Science (ISIMS-2009)では、招待講演を行った。更に、Applied Physics Express に掲載された論文

(Nanometer Scale Height Standard Using Atomically Controlled Diamond Surface) は、2009 年 4 月期の Top 20 Most Downloaded Articles に選ばれた。その結果は、産業技術総合研究所からプレスリリースされ、毎日新聞、朝日新聞等計 8 誌に記事が掲載された。さらに、JR 東日本企画「トレインチャンネル」の番組内でも"世界最小のダイヤモンド製ものさし"として、JR 中央線及び京浜東北線のドア上モニターで紹介された。

ダイヤモンド成長モードの制御及び表面 制御技術に関する成果は、究極の半導体材料 と称されるダイヤモンドのデバイス開発の 実現性を高め、ナノメートルスケール標準試 料の開発に関する成果は、将来のナノテクノ ロジー社会の基盤を支える技術になると期 待される。

また、ステップフリーダイヤモンド表面は、AlNやBNなどのワイドバンドギャップへテロ構造の開発において理想界面を提供し、十分なデバイス特性の創出が期待される。

今後は、ステップフリー表面を用いたデバイス構造を作製し、次世代パワーデバイスの 開発を行っていきたい。

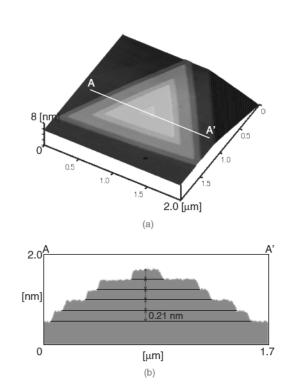


図7 ダイヤモンドナノ構造の原子間力顕 微鏡像

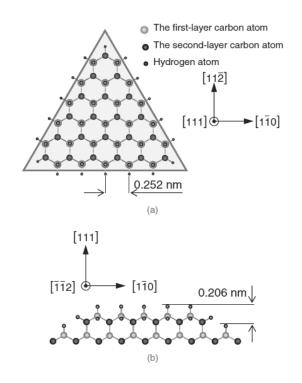


図8 正三角形ダイヤモンド(111)島の原子 構造。(a)上面図。(b)側面図。

### 5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

#### 「雑誌論文」(計4件)

- 1. Norio Tokuda, Hitoshi Umezawa, Kikuo Yamabe, Hideyo Okushi, and Satoshi Yamasaki, Growth of atomically step-free surface on diamond {111} mesas, Diamond and Related Materials, 19 (2010), 288-290, 査読有
- 2. <u>徳田規夫</u>,権太聡,牧野俊晴,山崎聡, 正確に0.2ナノメートルを測れますか? ~ ダイヤによるナノスケール標準試料の可能 性~, MATERIAL STAGE, 9 (2010) 1-3, 査 読無
- 3. <u>徳田規夫</u>、山崎聡, ナノサイズを測るダイヤの"ものさし", Newton, 8 (2009) 13, 査読無
- 4. <u>Norio Tokuda</u>, Hitoshi Umezawa, Hirom itsu Kato, Masahiko Ogura, Satoshi Gond a, Kikuo Yamabe, Hideyo Okushi, Satoshi Yamasaki, Applied Physics Express, 2 ( 2009) 055001, 查読有

### 〔学会発表〕(計4件)

- 1. <u>徳田規夫</u>, 猪熊孝夫, 山部紀久夫, 大 串秀世, 山崎聡, 完全平坦ダイヤモンド表 面の形成, 表面技術協会 第120回講演大会, 2010年9月18日, 幕張メッセ国際会議場(千 葉県)
- Norio Tokuda, Toshiharu Makino, Masahiko Ogura, Hiromitsu Kato, Hitoshi Umezawa, Kikuo Yamabe, Hideyo Okushi, Satoshi Yamasaki, Atomically controlled diamond surfaces. The second international symposium interdisciplinary Materials Science (ISIMS-2009), 2009年3月10日, つくば国 際会議場 (茨城県)
- 3. <u>徳田規夫</u>、牧野俊晴、小倉政彦、山部紀 久夫、大串秀世、山崎聡,マイクロ波プラズ マ CVD によるステップフリーダイヤモンド (111)表面の形成,第38回結晶成長国内会議 (NCCG-38),2008年11月6日,仙台市戦災 復興記念館(宮城県)
- 4. <u>徳田規夫</u>、牧野俊晴、小倉政彦、山部紀 久夫、大串秀世、山崎聡,マイクロ波プラズ マ中のダイヤモンド(111)膜の成長とエッチ ング,2008年秋季 第69回応用物理学会学術 講演大会,2008年9月2日,中部大学(愛知 県)

## [産業財産権]

○出願状況(計2件)

名称:ナノメートルスケールの計測標準試料

及びナノメートルスケールの計測標準試料 を使用した走査型顕微鏡の校正方法体

発明者:徳田 規夫、山崎 聡、栗原 健一、

権太 聡、太田 敏隆

権利者:產業技術総合研究所

種類:特許

番号:特願 2008-222042

出願年月日:2008年8月29日

国内外の別:国内

名称:単結晶ダイヤモンド基板

発明者: 徳田 規夫、小倉 政彦、加藤 宙光、 竹内 大輔、牧野 俊晴、小山 和博、大串 秀

世、山崎 聡

権利者:產業技術総合研究所

種類:特許

番号:特願 2009-100870

出願年月日: 2009年4月17日

国内外の別:国内

#### 6. 研究組織

(1)研究代表者

徳田 規夫 (TOKUDA NORIO)

金沢大学・電子情報学系・助教

研究者番号:80462860